19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A) 平2-7536

@int. Ci. 5

識別記号

庁内築理番号

個公開 平成2年(1990)1月11日

H 01 L

301 L 6918-5F 6412-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

9発明の名称

半導体装置

团

日本電気株式会社

20特 願 昭63-159653

223出 頣 昭63(1988) 6月27日

⑫発 明 者

> 頣 人

创出

潔

東京都港区芝 5 丁目33番 1 号 日本電気株式会社内

個発 明 者 久 保 田 茂

桂

東京都港区芝 5 丁目33番 1 号

日本電気株式会社内 東京都港区芝5丁目33番1号

70代 理 人 弁理士 内 原

発明の名称

半導体装置

特許請求の範囲

セラミック基板に半導体素子載置部、内部リー ド及び目合せパターンが形成され、前記半導体素 子載置部に半導体素子が固着され、前記半導体素 子と前記内部リードとが金属細線で結線され、セ ラミックまたは金属の蓋で封止されて成る半導体 装置において、前記目合せパターンがメタライズ 層の上にめっき層が積層された二層構造で形成さ れ、かつ前記目合せパターンの周囲に絶縁体層が 設けられていることを特徴とする半導体装置。

発明の詳細な説明

〔産菜上の利用分野〕

本発明は半導体装置に関し、特にセラミックバ ッケージ型の半導体装置に関する。

〔従来の技術〕

従来、セラミックパッケージ型の半導体装置 は、セラミック基板上の中央部に半導体素子を載 置し、その載置部の周辺から外方に延びる内部リ ードと半導体素子との間が金属細線で配線され、 セラミック誑または金属蓋で封止されている。

第3図(a)、(b)は従来の半導体装置の一 例の平面図及びB-B′線断面図である。

セラミック 悲板 1 に内部リード 2 、半導体素子 戯置部3、目合せパターン7を形成する。これは メタライズ暦2a.7aを形成しておき、その上 に電気めっきを行って形成する。

日合せパターン7は、セラミック基板1の隔に 十字形に作られ、自動ポンディングを行うときの 位置合せに使用する。

半導体素子裁置部3に半導体素子4を固発し、 金属細線5でポンディングした役、セラミックま たは金属の蓋で封止して製品にする。

〔 発明が解決しようとする課題)

しかしながら、通常、目合せパターンは、タン

グステンメタライズを形成されているためとは とのの選いによりないのでである。 で形成なで形成なことが出ることが出る。 の選いによりな易に行うことが出来るが、である。 での選いによりなりに行うことが出来るが、である。 でいるため、位置合せが非常に困難できる。 にいずィング歩留をほいの手段」

本発明は、セラミック基板に半導体発子裁置

部、内部リード及び目合せパターンが形成されれ、
前記半導体素子数置に半導体素子とが固定の部ので対したが、なっては、前記目合せパターンが
は成る半導体を置において、前記目合せパターンが
がメタライズをの上にめっき層が積層でしたの問題に
に絶縁体層が設けられることにより構成される。
(実施例)

次に、本発明の実施例について図面を参照して

説明する.

第1図(a),(b)は本発明の第1の実施例の平面図及びA-A:終断面図である。

次に、半導体素子敷置部3に半導体素子4を固着し、金属細線で結線する。

前述のように、目合せパターンでは鮮明に形成されているから位置合せが正確にでき、ボンディ

ングも正確に行え、不良を生ずることはない。

第2図は本発明の第2の実施例の断而図である。

第2の実施例は、第1の実施例と自動ボンディグの目合せパターンの構造及び形成方法が異なっている。

まず、目合せパターン7を形成する位置に子グアルミナ等で絶縁体層6を被覆した後、タンダタライズ層7aを形成する。セラミックができによりめっき層7を形成する。セラミックを被1上にアルミナ粉末等の絶縁体層6を被理することにより、表面をなめらかにすることが可能となり、自動ホンディングの目合せパターンをかっき層がにじむことなく鮮明に形成することができる。

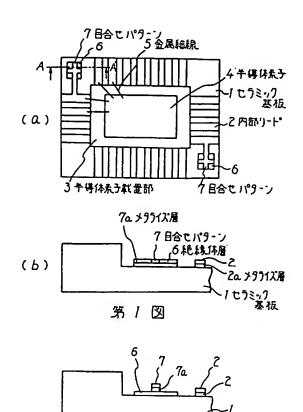
(発明の効果)

以上説明したように、本発明は、にじみのない 目合せパターンが形成されるような構造にしたの で、位置合せ特度を向上させ、ボンディング歩留 りを改善することができるという効果を有する。 図面の簡単な説明

第1図(a),(b)は本発明の第1の実施例の平面図及びA-A、線断面図、第2図は本発明の第2の実施例の断面図、第3図(a),(b)は従来の半導体装置の一例の平面図及びB-B、線断面図である。

1…セラミック 基板、2… 内部リード、2 a…メタライズ圏、3…半導体素子 載置部、4…半導体素子、5…金 民細線、6… 絶縁体暦、7… 目合せパターン、7 a…メタライズ圏、8…にじみ。

代理人 弁理士 内 原 智



第2図

